

**Отчёт о визите Голдобина Эдуарда Борисовича в лабораторию физики наноструктур НИИЯФ МГУ, проведённом в рамках проекта «Краткосрочные визиты иностранных учёных в российские научные центры»**

Э. Б. Голдобин является признанным специалистом по электронному транспорту в сверхпроводящих гибридных структурах и широко известен в научном мире своими экспериментальными и теоретическими работами по этой тематике. Цель визита состояла в обсуждении алгоритмов расчета критического тока и других ключевых параметров Джозефсоновских гетероструктур, а также обсуждение и интерпретация имеющихся и новых экспериментальных данных и постановке новых экспериментов по изучению особенностей переключения в джозефсоновских спиритронных элементов.

Образовательная часть визита Э. Б. Голдобина состоит в ознакомлении студентов, аспирантов и научных сотрудников лаборатории физики твердотельных наноструктур НИИЯФ МГУ и лаборатории Криоэлектроники Физфака МГУ, а также в ИФТТ РАН с последними результатами полученными в Тюбингене, касающимися физики т.н. Джозефсоновских ф-контактов.

Визит проходил 1-8 сентября 2015 года. За это время состоялись многочисленные дискуссии с сотрудниками Физфака МГУ, НИИЯФ МГУ и ИФТТ РАН, а также проведены два официальных семинара.

3 сентября 2015 Э.Б. Голдобин прочёл доклад в НИИЯФ МГУ на тему « $\phi_0$ ,  $\pm\phi$  and  $\phi_0 \pm \phi$  effective Josephson junction based on 0- $\pi$  SQUID». После семинара прошли интенсивное обсуждение задач представляющих интерес для обоих сторон, а также некоторые неопубликованные экспериментальные данные полученные в Тюбингене и не поддающиеся простому объяснению.

4 сентября 2015 Э. Б. Голдобин прочёл доклад в ИФТТ РАН на темы « SIFS  $\phi$  Josephson junctions as elements of superconducting memory». После семинара состоялось неформальное обсуждение разных вариантов построения Джозефсоновской памяти на сверхпроводяще-ферромагнитных гибридных структурах, применяемые в России, Германии и США. Обсуждались преимущества, недостатки и нерешённые проблемы каждого подхода и, в частности, быстрота и скэйлинг поля записи при уменьшении структур до нано-размеров.

В результате визита Э. Б. Голдобина были достигнуты поставленные научные и образовательные цели. Были составлены планы дальнейших совместных исследований с коллегами из НИИЯФ МГУ и ИФТТ РАН.

Guest scientist Dr. habil. E. Goldobin

25.09.2015